MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE PACKAGE Patent Number: JP59208756 Publication date: 1984-11-27 Inventor(s): AKIYAMA KATSUHIKO; others: 02 Applicant(s):: SONY KK Requested Patent: □ JP59208756 Application JP19830083188 19830512 Priority Number(s): JP19830083188 19830512 Priority Number(s): BC Classification: EC Classification: JP1760995C, JP4047977B	PURPOSE:To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method substrate is selectively removed by etching. CONSTITUTION:Au plating 12 of 1mum thickness, Ni plating 13 of 1mum thickness and Au plating 14 of 3mum are laminated on an Fe substrate 11 of 35mum thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness tenm. The Fe substrate is removed by etching with FeCi3 solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, 12c and the heat radiation surface 12a. In other to mount the package 21 on a printed circuit board, only the external electrodes 12b, 12c are directly soldered to a conductor pattern on the substrate. With this constitution, a package of excellent heat radiation can be manufactured automatically by an easy and simple method.
--	--

19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

®公開特許公報(A)

昭59-208756

6)Int. Cl.³ H 01 L 23/12 21/56

識別記号

庁内整理番号 7357-5F 7738-5F 7357-5F

❸公開 昭和59年(1984)11月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

⊗半導体装置のパッケージの製造方法

②特 願 昭58-83188

23/48

②出 願 昭58(1983) 5 月12日

@発 明 者 秋山克彦

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 35号ソニー株式会社内

②発 明 者 小野鉄雄

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

②発 明 者 梶山雄次

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番

35号ソニー株式会社内

の出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番

35号

四代 理 人 弁理士 土屋勝

外2名

妈 細 :

1. 强弱の名称

半導体装置のパッケージの製造方法

2. 特許請求の駆匪

近択エッナング可能な材料から成る差板上に半 導体機便を収置し、接続用ワイヤを上配半導性 健に接続すると共にこの接続用ワイヤの外部電極 部を上記蓋板の外部電極扱統部位に接続し、次 で上記蓋板上において上記半導体機量及び上記線 使用ワイヤを一体に側距モールドし、しかる後上 記蓋板をエッテング除去することを特徴とする半 導体機像のパッケージの製造方法。

3. 発男の経緯な説明

医発上の利用分野

本発射は、半導体破裂のパッケージの製造方法 に関する。

背景技術とその問題点

従来、プリント 遊板上の突張密度の高いパッケージとして、デップキャリアタイプのパッケージが知られてい る。このパッケージはリードレス

タイプのパッケージで、パッケージの裏面に引き 出されているハンダ付け可能な電板をプリント芸 板の選体パタンに直接ハンダ付けして接続するこ とにより実数を行うものである。

このような 従来のブラステックタイプのチップ キャリアタイプパンケージの構造を第1 図に示す。 このパンケージ(I)は、 無 苗製の電極(2)が 予め 形成 されている ブリント 蓋板(3)上に 半導体 鉄 世 を 構成 するナンブ(4)を敬愛し、ワイヤボンディング法により上記チンブ(4)と上記覧を(2)の一端とを Auの細級から成るワイヤ(5)で接続した後、上方より散状のエボキン倒脂を属下させて硬化成形することによつて作る。

このパンケージ(I)において、チップ(4)は樹脂層(6)とブリント 花板(3)とによつて囲まれている。これらの樹脂(G)及びブリント 若板(3)の 熱抵抗はで発生さいので、その動作時においてチップ(4)で発生する熱をパッケージ(1)の外部に効果的に、放大をない。即ち、このパッケージ(1)は 散動なびませい。のなるで有している。 弦量しん のな状のエポキン樹脂を餌下することが難しるのな状のエポキン樹脂を餌下することが難しるのながにパッケージ(1)はパッケージの変造の自め化に近していないという欠点を有している。

一方、上述のチップキャリアタイプバッケージ とは異なるパッケージにテーブキャリアタイプバ ッケージがある。このタイプのパンケージは従来 のチップキャリアタイプパンケージよりもさらに 小形化できるという 和点を有するが、テップが快 脈層によつて完全に 覆われているため 熱放散性が 良好でないこと、テープを用いているために 特殊 な装置が必要である等の欠点を有している。 発明の目的

本発明は、上述の問題にかんがみ、私放散性が 良好でかつ信頼性の高い半導体装備のパッケージ の製造方法を提供することを目的とする。 発明の標長

本発明に係る半等体製品のパッケーシの政治方法は、選択エッチで可能な材料から成る基板上に生態を開りていると上記中がは、選択を全数を支持になり、対象の保護の対象を上記を表して、対象の対象を上記を表して、対象ので上記を表して、対象のでようによってというといいます。他ののパッケーシャーの信仰かつ会のはなって、他ののパッケーシャーの信仰かつ会のはなって、他ののパッケーシャーの信仰がついます。他のののはなって、他ののパッケーシャーの信仰がついて、信仰がつかのなった。

るととができる。なお上記外部電極部は上記接続 用ワイヤミ体が強ねていてもよいし、上記接続用 ワイヤとは別に設けられかつ上記接続用ワイヤが 接続されているものでもよい。 突輪例

以下本場別に係る単導体装置のパッケージの製造方法の共活例につき図前を参照しながら観明する。

第2人図~年2D図は木苑明の第1英館例による半部年後にのパンケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第2人間から工程順に設明する。

まず切2人気において、超さ35(μ)のFe
限の岩板印の上に、超さ1(μ)のAu M02、超さ
1(μ)のNi M03及び限さ3(μ)のAu M04を順
なメッキして、単等体数度を協成するチップでの
数度部の及び外部電数部の間のそれぞれを上記 抜
牧町の所定のチップ教養部位(11g)及び外部電数 数状態位(11h)(11l)のそれぞれに設ける。第2 A 図に示す工程終了後の上記表板のの平面図を名 3 図に示す。次に第2 B図において、上記チャンプ
、文に第2 B図において、上記チャンプ
、文に第2 C図にないで、ワイヤが延延で
、のチャンプ
はとをそれぞれ Auの細額から成るワイヤので
なする。次に第2 C図において、第2 B図の
とに致けられた上記外部電極部の
は、チャプ
の及びワイヤ時を一体と(移送で
がいて、エボキャから成る側所モールド
B四を上記 基での上に形成する。なお本実施例に
おいては、上記街所モールド
B四の厚さ t を 1

74日459-208756(3)

上述のようにして完成されたパッケージのをプリント基板上に実装する場合には、第2D図に示す上記外部電板面(12b)(12c)をプリント番板上の34 体パタンに直接ハンダ付けして接続すればよい。

上述のは1 実施例の製放散面(12a)は、その動作時においてナップIII から発生する熱の放散面となっている。金属の熱伝導度は非常に高いので、ナップIII から発生する熱は金属製のチップ設置即個を外方に向かつて迅速に促れて、熱放散河(12a)から放散されるととによつて効果的に除去される。しかし、より効果的にチップIII の発生剤を除去するためには、広い表面数を有する放為フィンの一部を上記熱放数面(12a)に押し当てて空冷により熱を放散させるのが好ましい。

上述の新 1 契格的のパッケージのは第 2 A 図~ 第 2 D 圏に示すような簡単な工程によつて作ると

終5人以一年5 C 図は本発明の第2 実施例による半海保護院のパンケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第5人間から工程原に説明する。

まず35 A MOにおいて、JK さる5 (*)のCu

とができるはかりでなく、全ての製造工程に従来から用いられている装置を用いるととがにきるいて、ケーブキャリアタイプのパックージに従るいて、が低度が不安である。などである。ならに上述の第1とができる。ならに上述の第1とののではないとができる。ならに上述の第1というのでははは、モールド佐(移送成形対止ができるという利益ははは、モールドの複な化、食変化が容易でなく、モールドの複な化、食変化が容易でならにパッケージを自動的に製造できるという利点を有している。

製の弟板町の上面に公知のフォトレジストを堕布 した袋に所足のパターンニングを行う。 仄いで Cu のみを退択的にエッチングするエッチング桜、 何 えは既述のFeCℓ。路板を用いて上記器板GDの表面 を使かにエッチングすることによつて、上記書板 GDの長面にチップ収世部位 (11g)及び外部電気接 段部位(11b)(11l)をそれぞれ形成する。上記フ オトレジストを除去した使に第5B図において、 部1 実施例と同様に、上記テップ教優部位 (11g) にハンダ層四を介してテンプGSを軟載した後、ワ イヤポンデインダ法によつてとのテンプOSと上記 外部発展技段部位 (11h) (11i) とぞそれぞれ Agの 細盤から成るワイヤ四で嵌続する。なお本典前代 においては、徒途の駐由により、高1実施省で用 いたワイヤよりも任の大きいワイヤを用いた。 久 になり祭り名と同様に樹脂モールド層のを上記書 板00上に形成する。次に上記蓋板010で終り実施例 と同様な方法でエッテンク飲去してパッケージ40 を死成させる。 上記エンナングにより耳出された ワイヤロの非部が外部電板部のほどなり、またハ

ング府辺の下面が熱放散面(23a)となる。

上述のようにして完成されたパッケージのをアリント近似上に突襲する場合には、第1実施例と 例はに、3.5 C 図に示す上配外部電機部の10日をアリント遊抜上の時体パタンに直接ハンダ付けして 後記すればよい。このことから明らかなように、 本実施例においてはワイヤ目の放配をそのまま外 部電機部のほとして用いるために、ワイヤ四のほ を改述のように大きくするのが好ましい。なお効 放飲的(23a)の根能は終1実施例と同様である。

脳を用いることも可能である。この場合には既述 のエンチング板としては、ヒドラジンとエテレン ジアミンとの北合敵を用いればよい。

弘明の幼虫

Strategister of the con-

本党明に係る単級体験区のパンケージの製造方 抜によれば、その動作時において単純体複数から 発生する然の放放性が良好でありかつ仏教性が高 い小形のパンケージを、種めて簡便かつ安価な方。 抜によつて自治的に製造することができる。

4. 営油の簡単な説明

現1 図は就来のブラステックタイプのチップキャリアクイブパッケージの構造を示す断値図、総2 A 図~現2 D 図は本発別の第1 実施例による牛幼体状質のパッケージの設立方法を設別するための工程図、第3 図は上記録2 A 図及び減4 B 図は上記録の次数の平面図、第4 A 図及び減4 B 図は上記録1 実施例の変形例を示す上記報2 A 図~終2 D 図と同様な図、ボ5 A 図~報5 C 図は本場別の状2 実施例による半導体医療のパッケージの設立方法を設別するための工程図である。

を用いることにより、Au 等の食金属を用いる 必要がなくなるという利点がある。

上述のは「実施例及び親2実施例においては、 「然のチンプをチンプ級世部に戦健してこれを受験である。 数のチンプを強合を設け、それぞれののチンプ数像部を設け、それぞれののチンプ数像部を設け、これがののチンプを設け、これが関係を受け、これが関係を表して、のかまった。 一体に関係をしたがある。 かっチンプというできるののでは、 なのチンプとは、 なのチンプとないが、 なのチンプとないが、 ないのチンプとないが、 ないのチンプとないが、 ないのチンプとないが、 ないのチンプとないが、 ないのののののでは、 ないののののでは、 ないののののでは、 ないのののできるという物点がある。 ないののののののできるという物点がある。

上述の第1英格例の基板の材料は選択エッチングが可能であれば Cu 等の他の金属であつてもよく、また第2英格例の基板の材料もFo 等の他の金属であつてもよい。第1英権例においてはさらに金属以外の材料、例えばポリイミドアミド系例

なお図面に用いた符号において、

(12)22220------バッケージ

(4)x15y ··········· チップ

(5)5生 ……… ワイヤ

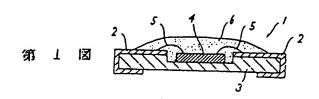
(11b)(11j) ···· 外部氧化液状部位

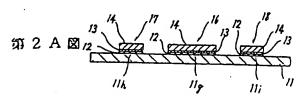
0708 ------ 外部電極能

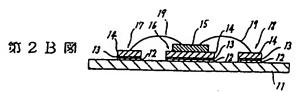
図 ……… 側値モールド階

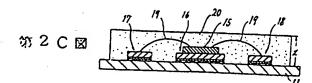
である。

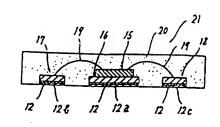
代理人 土脏 膀 化型分割





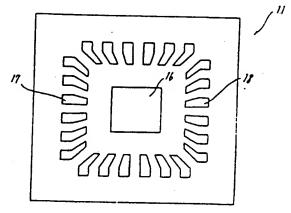




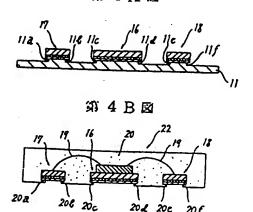


第2D图

第3回



羽 4 A 図



第5A図

77 5 B ⊠

